

2019年日本表面真空学会学術講演会@つくば 日程表

会場	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ポスター・展示会 多目的ホール
	大ホール	大会議室 101(1F)	大会議室 102(1F)	中会議室 201A(2F)	中会議室 201B(2F)	中会議室 202A(2F)	中会議室202B(2F)	小会議室 303(3F)	小会議室 304(3F)	
定員	500	144	144	42	63	63	63	63	42	

10月28日(月)

9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ba00 開口 信一	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ca01 藤田 大介	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Da01R 茂木 裕幸	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ea01 (依頼) 一杉 太郎	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Fa01 (招待) 土佐 正弘	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ga01S 鮎 徳玲	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ha01 浜田 雅之
		1Ba01 (依頼) 溝口 計		1Ca02 本間 芳和		1Da02 清水 亮太		1Ea04 (依頼) 藤本 憲次郎		1Fa03S 山下 祐樹		1Ga02 山下 良之		1Ha02S 佐々木 悟
		1Ba03 (依頼) 浜口 智志		1Ca03 吹留 博一		1Da03S 金野 莉央		1Ea06 (依頼) 中村 壮伸 (依頼)		1Fa04R 真部 研吾		1Ga03 今泉 太志		1Ha03 根本 諒平
		1Ba05 (依頼) 篠田 和典		1Ca04 田畑 博史		1Da04 齋藤 信一		1Ea08 (依頼) 安藤 康伸		1Fa05 (産業賞) 株式会社 旭 プレジジョン		1Ga04 大西 桂子		1Ha04 鈴木 雅彦
		休憩		1Ca05 石川 豊		1Da05 亀田 直人		1Ea10 (依頼) 日野 英逸		1Fa08 (産業賞) 株式会社 ミラプロ		1Ga05 川村 隆明		1Ha05 (会誌賞) 今田 裕
		1Ba08 (依頼) 森永 均		1Ca06 後藤 悠斗		1Da06 大橋 友美		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa10 日比 裕子		休憩		休憩
		1Ba10S 古家 達		1Ca08 林 康明		1Da08 (招待) 篠原 正		1Ea10 (依頼) 日野 英逸		1Fa11 渡部 純		1Ga07 江越 友哉		1Ha08 山田 豊和
		1Ba11S 鈴木 真大		1Ca09S 中塚 聡平		1Da10 水沢 まり		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa12 石縛 文昭		1Ga08 石川 達裕		1Ha09S 小澤 幸拓
		1Ba12S 増本 晴文		1Ca10 高山 あかり		1Da11S Liu Yuwei		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa12 石縛 文昭		1Ga09 上村 尚輝		1Ha10 島戸 優輝
		1Ba12S 増本 晴文		1Ca11S 渡邊 源大		1Da12 豊島 安健		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa12 石縛 文昭		1Ga10 村松 康司		1Ha11 (学会賞) 長谷川 幸雄
		1Ba12S 増本 晴文		1Ca12 池田 健吾		1Da12 豊島 安健		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa12 石縛 文昭		1Ga11S 趙 文洋		1Ha11 (学会賞) 長谷川 幸雄
		1Ba12S 増本 晴文		1Ca12 池田 健吾		1Da12 豊島 安健		1Ea12 (依頼) 永田 賢二		1Fa12 石縛 文昭		1Ga12 吉田 昭二		1Ha11 (学会賞) 長谷川 幸雄

企業セミナー 獨住原製作所	企業セミナー 東京電子株式会社		企業プレゼン IOP Publishing 入江工研機	企業プレゼン 電子クノポート 物質・材料研究機構
------------------	--------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Bp01 (依頼) 備前 大輔	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Cp01 (依頼) 渡邊 一也	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Dp01 (依頼) 山田 啓文	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Ep01 (学会賞) 福谷 克之	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Fp01 (依頼) 八木 一三	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Gp01 (依頼) 若林 祐助	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	1Hp01 (技術賞) 石関 圭輔
		1Bp03 (依頼) 福岡 剛士		1Cp03 (依頼) 久保 教		1Dp03 (依頼) 渡辺 信嗣		1Ep03 神谷 潤一郎		1Fp03 池田 勝佳		1Gp03 (依頼) 小坂谷 貴典		1Hp03 藤井 直樹
		1Bp05 (依頼) 平野 栄樹		1Cp05 (依頼) 日比野 浩樹		1Dp06 (依頼) 豊林 院 宏		1Ep04 林 雄造		1Fp04 二本柳 聡史		1Gp05 (依頼) 石黒 志		1Hp04 田中 慎一郎
		1Bp08 (依頼) 藤本 准一		1Cp08 (依頼) 平原 徹		1Dp08 (依頼) 加納 英明		1Ep05 (奨励賞) 西澤 徹也		1Fp05 (依頼) 今西 哲士		1Gp08 (依頼) 増田 卓也		1Hp05 矢治 光一郎
		1Bp10 越智 諒		1Cp10 (依頼) 井手上敏也		1Dp10 (依頼) 岡嶋 孝治		1Ep08 (招待) 栗原 晋輝		1Fp08 (依頼) 平山 雅章		1Gp10 (依頼) 長坂 将成		1Hp06 シルベシユ
		1Bp11 堀内 拓大		1Cp12 (依頼) 岡本 徹				1Ep10 松田 七美男		1Fp10 鏑 沼 隆 央		1Gp11Y 川本 鉄平		1Hp08S 辻川 有貴
		1Bp12 (招待) 安東 秀						1Ep11 杉浦 智郎		1Fp11Y 川本 鉄平		1Gp12 吉田 真明		1Hp09S 佐藤 優大
		1Bp14 松永 宗一郎						1Ep12 吉田 肇		1Fp12 吉田 真明		1Gp10 (依頼) 長坂 将成		1Hp10S 遠山 晴子
										1Fp13S 山田 寛太				1Hp11R 一ノ倉 聖
														1Hp12 田中 友晃
														1Hp12 田中 友晃
														1Hp12 田中 友晃

【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)	【企画シンポジウム: 半導体製造の最先端 & 電子材料プロセス】 【電子材料プロセス】(開口値一/森島厚宏)
---	---	---	---	---

【ポスター(1P)】(吉田 肇/久保 教/福岡 剛士/松永 宗一郎)
後半: 朝飯書号
20時30分
まで

真空・表面真空学会学術講演会 12:00-18:00

真空・表面真空学会学術講演会 12:00-18:00

真空・表面真空学会学術講演会 12:00-18:00